# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-349203

(43) Date of publication of application: 15.12.2000

(51)Int.Cl.

H01L 21/56

H01L 21/60

(21)Application number: 11-159777

(71)Applicant : NEC CORP

(22) Date of filing:

07.06.1999

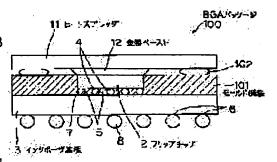
(72)Inventor: KATO CHIKAYUKI

# (54) CIRCUIT DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve productivity and strength of a BGA(ball-grid-array) package, where a flip chip is mounted on an interposer substrate.

SOLUTION: The gap between the lower surface of a flip chip 2 and the upper surface of an interposer substrate 3 is filled with a single mold resin 101, which is filled with the gap between the upper surface of the interposer substrate 3 and the lower surface of a heat spreader 11 as well. The single mold resin 101 is made to contact with a large area at each part for improved joint strength, while it acts as both an underfill resin and a stiffener for reduced manufacturing processes and components.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3277996

[Date of registration]

15.02.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-349203 (P2000-349203A)

(43)公開日 平成12年12月15日(2000.12.15)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		5	テーマコード(参考)
H01L	23/28		H01L	23/28	· <b>Z</b>	4M109
	21/56			21/56	T	5 F O 4 4
	21/60	311		21/60	3 1 1 S	5 F 0 6 1
	23/12	•		23/12	L	

審査請求 有 請求項の数12 OL (全 14 頁)

(21)出顧番号	特願平11-159777	(71) 出願人 000004237
*		日本電気株式会社
(22)出願日	平成11年6月7日(1999.6.7)	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 加藤 周幸
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(74)代理人 100088328
		弁理士 金田 暢之 (外2名)
	•	Fターム(参考) 4M109 AA01 BA04 CA21 DA07 DB02
		DB17 GA05

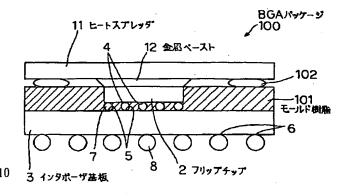
5F044 KK02 LL01 RR18 RR19 5F061 AA01 BA04 CA21 DA05 DA06 FA05

## (54) 【発明の名称】 回路装置、その製造方法

## (57) 【要約】

【課題】 フリップチップをインターポーザ基板に実装 したBGAパッケージの生産性と強度を向上させる。

【解決手段】 フリップチップ2の下面とインターポーザ基板3の上面との間隙を一個のモールド樹脂101で充填させるとともに、この一個のモールド樹脂101でインターポーザ基板3の上面とヒートスプレッダ11の下面との間隙も充填させる。一個のモールド樹脂101を各部に大面積で接触させて接合強度を向上させ、一個のモールド樹脂101にアンダーフィル樹脂とスティフ 10ナとを兼用させて製造工程と構成部品とを削減する。



l

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともフリップチップとインターポーザ基板とを具備している回路装置であって、

前記フリップチップは下面に多数の接続パッドが高密度 に配列されており、前記インターポーザ基板は多数の接 続パッドが上面に高密度に配列されているとともに下面 に低密度に配列されており、前記インターポーザ基板の 両面の多数の前記接続パッドが相互に適宜接続されてお り、前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基 板の上面との前記接続パッドが多数の半田バンプにより 個々に機械的に接合されるとともに電気的に接続されて いる回路装置において、

トランスファモールドにより形成されて前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記フリップチップの外周部とを封止する一個のモールド樹脂を具備していることを特徴とする回路装置。

【請求項2】 少なくともフリップチップとインターポーザ基板とヒートスプレッダとを具備している回路装置であって、

前記フリップチップは下面に多数の接続パッドが高密度 に配列されており、前記インターポーザ基板は多数の接 続パッドが上面に高密度に配列されているとともに下面 に低密度に配列されており、前記インターポーザ基板の 両面の多数の前記接続パッドが相互に適宜接続されており、前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基 板の上面との前記接続パッドが多数の半田バンプにより 個々に機械的に接合されるとともに電気的に接続されて おり、前記フリップチップの上面に前記ヒートスプレッ ダが接合されている回路装置において、

トランスファモールドにより形成されて前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記 ヒートスプレッダの下面との間隙を充填する一個のモールド樹脂を具備していることを特徴とする回路装置。

【請求項3】 前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダを保持している請求項2記載の回路装置。

【請求項4】 前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上まで形成されている請求項3記載の回路装置。

【請求項5】 前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで形成されている請求項4記載の回路装置。

【請求項6】 前記ヒートスプレッダの下面に凹部が形成されており、前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの下面の凹部も充填している請求項3ないし5の何れか一記載の回路装置。

【請求項7】 請求項1記載の発明の回路装置の製造方法であって、

はじめつし、

2

前記モールド樹脂に対応している金型を用意し、

前記フリップチップと前記インターボーザ基板とを前記 半田バンプで一体に接合し、

前記金型を開放させて前記キャピティの位置に前記半田 パンプで一体に接合された前記フリップチップと前記イ ンターポーザ基板とを配置し、

前記金型を閉止させて前記フリップチップの上面と前記 インターポーザ基板の下面とを前記キャピティの内面に 当接させ、

10 閉止された前記金型のキャビティに溶融した樹脂を圧入して充填し、

該樹脂を疑固させて前記フリップチップの下面と前記インターボーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターボーザ基板の上面と前記フリップチップの外周部とを封止する形状に一個の前記モールド樹脂を形成し.

前記金型を開放させて前記回路装置を取り出すようにしたことを特徴とする製造方法。

【請求項8】 請求項2記載の発明の回路装置の製造方20 法であって、

少なくとも接離自在な一対からなりキャビティの形状が 前記モールド樹脂に対応している金型を用意し、

前記フリップチップと前記インターポーザ基板とを前記 半田バンプで一体に接合し、

前記金型を開放させて前記キャビティの位置に前記半田 バンプで一体に接合された前記フリップチップと前記インターポーザ基板とを配置し、

前記金型を閉止させて前記フリップチップの上面と前記 インターポーザ基板の下面とを前記キャビティの内面に 当接させ、

閉止された前記金型のキャピティに溶融した樹脂を圧入して充填し、

該樹脂を凝固させて前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記フリップチップの外周部とを封止する形状に一個の前記モールド樹脂を形成

前記金型を開放させて一体に形成された前記モールド樹脂と前記フリップチップと前記インターポーザ基板とを取り出し、

面一に形成された前記モールド樹脂と前記フリップチップとの上面の少なくとも一方に前記ヒートスプレッダの下面を接着するようにしたことを特徴とする製造方法。

【請求項9】 請求項3記載の発明の回路装置の製造方法であって、

少なくとも接離自在な一対からなりキャピティの形状が 前記モールド樹脂に対応している金型を用意し、

前記フリップチップの下面に前記インターボーザ基板を 前記半田バンプで一体に接合するとともに上面に前記ヒ ートスプレッダを接着し、

少なくとも接離自在な一対からなりキャビティの形状が 50

30

40

3

前記金型を開放させて前記キャピティの位置に一体に接合された前記ヒートスプレッダと前記フリップチップと前記インターボーザ基板とを配置し、

前記金型を閉止させて前記ヒートスプレッダの上面と前記インターポーザ基板の下面とを前記キャピティの内面に当接させ、

閉止された前記金型のキャビティに溶融した樹脂を圧入 して充填し、

該樹脂を凝固させて前記フリップチップの下面と前記インターボーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前 10 記インターボーザ基板の上面と前記ヒートスプレッダの下面との間隙を充填する形状に一個の前記モールド樹脂を形成し、

前記金型を開放させて前記回路装置を取り出すようにしたことを特徴とする製造方法。

【請求項10】 請求項3記載の発明の回路装置の製造方法であって、

少なくとも接離自在な一対からなりキャピティの形状が 前記モールド樹脂に対応している金型を用意し、

前記フリップチップと前記インターポーザ基板とを前記 半田バンプで一体に接合し、

前記金型を開放させて前記キャビティの位置に前記ヒートスプレッダと前記半田バンプで一体に接合された前記フリップチップと前記インターボーザ基板とを配置し、前記金型を閉止させて前記ヒートスプレッダの上面と前記インターボーザ基板の下面とを前記キャビティの内面に当接させ、

閉止された前記金型のキャビティに溶融した樹脂を圧入 して充填し、

該樹脂を凝固させて前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記ヒートスプレッダの下面との間隙を充填する形状に一個の前記モールド樹脂を形成し、

前記金型を開放させて前記回路装置を取り出すようにしたことを特徴とする製造方法。

【請求項11】 前記溶融した樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで充填される凹部を前記金型のキャビティの内面に形成しておくようにしたことを特徴とする請求項10記載の製造方法。

【請求項12】 前記溶融した樹脂が充填される凹部を前記ヒートスプレッダの下面に形成しておくようにしたことを特徴とする請求項10または11記載の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フリップチップと インターポーザ基板とを一体に接合した構造の回路装 置、この回路装置の製造方法、に関する。

[0002]

4

【従来の技術】現在、IC (Integrated Circuit)等の回路装置が独立したチップ部品として製造されており、各種の電子機器に利用されている。このような回路装置は、例えば、多数の接続パッドを具備する半導体回路のフリップチップの周囲に多数のリード端子を配置し、これらのリード端子とフリップチップの接続パッドとをボンディングワイヤで個々に結線し、フリップチップとリード端子の内側部分とを樹脂部材の内部に封止した構造からなる。

【0003】このような構造の回路装置では、樹脂部材の外周部から外側に多数のリード端子が突出しているので、回路装置をPCB(Printed Circuit Board)の上面に搭載してリード端子をプリント配線に接続すれば、PCBのプリント配線と回路装置の半導体回路とがデータ通信できる状態となる。

【0004】しかし、近年では回路装置の小型化と高集積化とが進行しており、リード端子の個数と密度とが上昇しているため、ユーザレベルでは回路装置のリード端子をPCBのプリント配線に正確に接続することが困難となりつつある。さらに、微細なリード端子は強度も不足するため、ユーザレベルでの取り扱いでリード端子を折損して回路装置を駄目にすることも多発している。

【0005】上述のような課題を解決するため、BGA (Ball Grid Array) 構造の回路装置であるBGAパッケージが開発された。BGAパッケージでは、接続端子が球状の半田パンプとして形成され、装置下面の全域に二次元状に配列されているので、リード端子の配列密度が低減され、リード端子が折損することもない。

【0006】このようなBGA構造の回路装置の一従来例を図12および図13を参照して以下に説明する。なお、図12は回路装置であるBGAパッケージの内部構造を示す模式的な断面図、図13はBGAパッケージの製造方法の一従来例を示す模式的なフローチャート、である。また、ここでは説明を簡略化するため、単純に図面の上下方向を装置の上下方向と表現する。

【0007】ここで回路装置として例示するBGAパッケージ1は、図12に示すように、高密度に集積された半導体回路からなるフリップチップ2を具備しており、このフリップチップ2はインターボーザ基板3の上面に実装されている。フリップチップ2は、下面に多数の接続パッド4が形成されており、インターボーザ基板3は、上面と下面とに多数の接続パッド5、6が形成されている。

【0008】より詳細には、インターポーザ基板3は、上面の中心部に多数の接続パッド5がフリップチップ2の接続パッド4と対応した位置に高密度に形成されており、下面の略全域に多数の接続パッド6が低密度に形成されている。そして、インターポーザ基板3は、多層構造に形成されて上面や下面や内部に多数のプリント配線50 やスルーホールが形成されており、これらのプリント配

5

線やスルーホールを介して上面と下面との多数の接続パッド5,6が適宜接続されている。

【0009】これらの接続パッド5、6の各々には半田パンプ7、8が装着されており、フリップチップ2の下面の接続パッド4とインターポーザ基板3の上面の接続パッド5とは半田パンプ7で機械的に接合されるとともに電気的に接続されている。なお、この多数の半田パンプ7の間隙にはエポキシ樹脂からなるアンダーフィル樹脂9が注入されており、このアンダーフィル樹脂9によりフリップチップ2の下面とインターポーザ基板3の上10面との機械的な接合が補強されている。

【0010】さらに、ここで例示するBGAパッケージ1では、インターポーザ基板3の上面の外周部には側壁状の金属製のスティフナ10が接合されており、このスティフナ10とフリップチップ2との上面には天板状の金属製のヒートスプレッダ11が金属ペースト12などで接合されている。

【0011】上述のような構造のBGAパッケージ1は、フリップチップ2には半導体回路が高密度に集積されており、その接続パッド4も高密度に配列されている。ただし、この高密度に配列されたフリップチップ2の多数の接続パッド4の各々が同一配置のインターポーザ基板3の上面の多数の接続パッド5に半田バンプ7で個々に接続されており、この多数の接続パッド5が下面に低密度に配列された多数の接続パッド6に適宜接続されている。

【0012】このため、上述のBGAパッケージ1は、膨大な個数の接続パッド6が下面に低密度に配列されており、その各々の表面には半田バンプ8が事前に個々に装着されている。このため、ユーザレベルでも電子機器 30の回路基板(図示せず)に容易に表面実装することができ、接続端子を折損してBGAパッケージ1を駄目にすることもない。

【0013】ここで、上述のような構造のBGAパッケージ1の従来の製造方法を以下に簡単に説明する。まず、BGAパッケージ1を形成する各種の部品として、フリップチップ2、インターポーザ基板3、スティフナ10、ヒートスプレッダ11、等を各々所定の構造に製作する。

【0014】つぎに、インターポーザ基板3の上面の外 40 周部にスティフナ10を貼付し、中央部にフリップチップ2を半田パンプ7でボンディング接続する。全体をフラックス洗浄してから乾燥させ、O2プラズマ処理を実行する。インターポーザ基板3とフリップチップ2との間隙にアンダーフィル樹脂9となるエポキシ樹脂を注入し、このエポキシ樹脂を硬化させてアンダーフィル樹脂9を形成する。

【0015】そして、ヒートスプレッダ11をフリップ チップ2の上面に金属ペースト12で貼付するとともに スティフナ10の上面にエポキシ樹脂などの接着剤で貼 50 6

付し、最後に、インターポーザ基板3の下面の多数の接続パッド6の各々に半田バンプ8を装着することで、BGAパッケージ1が完成する。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述のようなBGAパッケージ1は、膨大な個数の接続端子として半田パンプ8が下面に低密度に二次元的に配列されているので、ユーザレベルでも回路基板に容易に表面実装することができ、接続端子を折損することもない。

【0017】しかし、上述のようなBGAバッケージ1を製造する場合、前述のようにフリップチップ2とインターボーザ基板3との機械的な接合強度を向上させるためにアンダーフィル樹脂9を注入しているが、これは微細な間隙に高粘度のエポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させることになるので作業に時間が必要である。

【0018】しかも、上述のようにアンダーフィル樹脂9でフリップチップ2とインターポーザ基板3との機械的な接合強度を向上させているが、アンダーフィル樹脂9がフリップチップ2とインターポーザ基板3とに接触している面積は大きくないため、その接合強度が不足することがある。

【0019】また、上述のBGAパッケージ1は、インターボーザ基板3とスティフナ10とを別個に製造してからエポキシ樹脂などで接着しており、そのスティフナ10にヒートスプレッダ11をエポキシ樹脂などで接着しているので、製造工程と構成部品とが多数で生産性が低下している。

【0020】しかも、上述のようにインターポーザ基板3とスティフナ10とヒートスプレッダ11とを順番に接着しているので、インターポーザ基板3とヒートスプレッダ11との機械的な接合強度が不足することがあり、接着箇所が多数であるために剥離や不良の発生する確率も増加している。

【0021】また、平板状のヒートスプレッダ1をフリップチップ2とスティフナ10との上面に貼付するため、フリップチップ2とスティフナ10との上面が面ーとなるように各部を調整する必要があり、これもBGAパッケージ1の生産性を低下させている。

【0022】しかも、フリップチップ2とスティフナ10とは別個の部品であり、インターボーザ基板3に接合する構造が完全に相違するため、製造誤差のためにフリップチップ2とスティフナ10との上面が面一とならず、ヒートスプレッダ11を良好に接着できない不良が発生することもある。

【0023】本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、製造工程と構成部品とが削減されるとともに歩留りも改善されて生産性が向上しており、フリップチップとインターポーザ基板との接合強度も向上しており、インターポーザ基板とヒートスプレッダとの接合強度も向上している回路装置と、その製造方法とを提供

することを目的とする。

[0024]

【課題を解決するための手段】本発明の一の回路装置 は、少なくともフリップチップとインターポーザ基板と を具備している回路装置であって、前記フリップチップ は下面に多数の接続パッドが高密度に配列されており、 前記インターポーザ基板は多数の接続パッドが上面に高 密度に配列されているとともに下面に低密度に配列され ており、前記インターポーザ基板の両面の多数の前記接 続パッドが相互に適宜接続されており、前記フリップチ ップの下面と前記インターポーザ基板の上面との前記接 続パッドが多数の半田パンプにより個々に機械的に接合 されるとともに電気的に接続されている回路装置におい て、トランスファモールドにより形成されて前記フリッ プチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間 隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と 前記フリップチップの外周部とを封止する一個のモール ド樹脂を具備している。

【0025】従って、本発明の回路装置では、フリップ チップの下面に高密度に配列されている多数の接続パッ ドが、インターポーザ基板の上面に高密度に配列されて いる多数の接続パッドに、多数の半田バンプにより個々 に電気的に接続されており、インターポーザ基板は両面 の多数の接続パッドが相互に適宜接続されているので、 インターポーザ基板の低密度な多数の接続パッドからフ リップチップの高密度な多数の接続パッドにアクセスす ることができる。フリップチップの下面とインターポー ザ基板の上面との間隙を一個のモールド樹脂が充填して おり、この一個のモールド樹脂がインターポーザ基板の 上面とフリップチップの外周部とを封止しているので、 一個のモールド樹脂がインターポーザ基板とフリップチ ップとに大面積で接触している。その一個のモールド樹 脂がトランスファモールドにより形成されているので、 フリップチップとインターポーザ基板との微細な間隙に 高粘度のエポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させる必 要がない。一個のモールド樹脂は、トランスファモール ドにより形成されると同時にインターポーザ基板とフリ ップチップとに接合されるので、モールド樹脂を形成し てからインターポーザ基板に接着する必要がない。一個 のモールド樹脂がアンダーフィル樹脂とスティフナとを 兼用しているので、フリップチップの下面とインターポ ーザ基板の上面との間隙をアンダーフィル樹脂で充填す る工程と、インターポーザ基板の上面にスティフナを接 着する工程とを、別個に実行する必要もない。

【0026】本発明の他の回路装置は、少なくともフリップチップとインターポーザ基板とヒートスプレッダとを具備している回路装置であって、前記フリップチップは下面に多数の接続パッドが高密度に配列されており、前記インターポーザ基板は多数の接続パッドが上面に高密度に配列されているとともに下面に低密度に配列され 50

8

ており、前記インターポーザ基板の両面の多数の前記接続パッドが相互に適宜接続されており、前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との前記接続パッドが多数の半田パンプにより個々に機械的に接合されるとともに電気的に接続されており、前記フリップチップの上面に前記ヒートスプレッダが接合されている回路装置において、トランスファモールドにより形成されて前記フリップチップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記ヒートスプレッダの下面との間隙を充填する一個のモールド樹脂を具備している。

【0027】従って、本発明の回路装置では、フリップ チップの下面に高密度に配列されている多数の接続パッ ドが、インターポーザ基板の上面に高密度に配列されて いる多数の接続パッドに、多数の半田バンプにより個々 に電気的に接続されており、インターポーザ基板は両面 の多数の接続パッドが相互に適宜接続されているので、 インターポーザ基板の低密度な多数の接続パッドからフ リップチップの高密度な多数の接続パッドにアクセスす ることができる。フリップチップの接続パッドが位置し ない上面にはヒートスプレッダが接合されているので、 フリップチップの発熱がヒートスプレッダから良好に放 熱される。フリップチップの下面とインターポーザ基板 の上面との間隙を一個のモールド樹脂が充填しており、 この一個のモールド樹脂がインターポーザ基板の上面と フリップチップの外周部とを封止しているので、一個の モールド樹脂がインターポーザ基板とフリップチップと に大面積で接触している。その一個のモールド樹脂がト ランスファモールドにより形成されているので、フリッ プチップとインターポーザ基板との微細な間隙に高粘度 のエポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させる必要がな い。一個のモールド樹脂は、トランスファモールドによ り形成されると同時にインターポーザ基板とフリップチ ップとに接合されるので、モールド樹脂を形成してから インターポーザ基板に接着する必要がない。一個のモー ルド樹脂がアンダーフィル樹脂とスティフナとを兼用し ているので、フリップチップの下面とインターポーザ基 板の上面との間隙をアンダーフィル樹脂で充填する工程 と、インターポーザ基板の上面にスティフナを接着する 工程とを、別個に実行する必要もない。

【0028】上述のような回路装置において、前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダを保持していることも可能である。この場合、ヒートスプレッダをモールド樹脂に接着する工程が必要ない。

【0029】上述のような回路装置において、前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上まで形成されていることも可能である。この場合、ヒートスプレッダの外周部がモールド樹脂により側方から保持されるので、ヒートスプレッダがモールド樹脂により良好に保持される。

【0030】上述のような回路装置において、前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで形成されていることも可能である。この場合、ヒートスプレッダの外周部がモールド樹脂により側方と上方から保持されるので、ヒートスプレッダがフリップチップの上面に確実に固定される。

【0031】上述のような回路装置において、前記ヒートスプレッダの下面に凹部が形成されており、前記モールド樹脂が前記ヒートスプレッダの下面の凹部も充填していることも可能である。この場合、ヒートスプレッダの下面の凹部にモールド樹脂の上面の凸部が接合されていることになるので、ヒートスプレッダとモールド樹脂との接触面積が増加しており、ヒートスプレッダが良好に保持される。

【0032】本発明の第一の製造方法は、本発明の回路 装置の製造方法であって、少なくとも接離自在な一対か らなりキャビティの形状が前記モールド樹脂に対応して いる金型を用意し、前記フリップチップと前記インター ポーザ基板とを前記半田バンプで一体に接合し、前記金 型を開放させて前記キャピティの位置に前記半田バンプ で一体に接合された前記フリップチップと前記インター ポーザ基板とを配置し、前記金型を閉止させて前記フリ ップチップの上面と前記インターポーザ基板の下面とを 前記キャピティの内面に当接させ、閉止された前記金型 のキャビティに溶融した樹脂を圧入して充填し、該樹脂 を凝固させて前記フリップチップの下面と前記インター ポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記イン ターポーザ基板の上面と前記フリップチップの外周部と を封止する形状に一個の前記モールド樹脂を形成し、前 記金型を開放させて前記回路装置を取り出すようにし た。

【0033】従って、本発明の回路装置の製造方法では、フリップチップの下面とインターボーザ基板の上面との間隙を充填しているとともに、インターポーザ基板の上面とフリップチップの外周部とを封止している形状に、一個のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成される。このトランスファモールドでは、金型のキャビティの内面にフリップチップの上面が当接されるので、形成されたモールド樹脂の上面にフリップチップの上面が露出することになり、これらの上面が面一の構造に形成されることになる。また、金型のキャビティの内面にインターポーザ基板の下面も当接されるので、形成されたモールド樹脂からインターポーザ基板の下面も露出することになる。

【0034】本発明の第二の製造方法は、本発明の回路 装置の製造方法であって、少なくとも接離自在な一対か らなりキャビティの形状が前記モールド樹脂に対応して いる金型を用意し、前記フリップチップと前記インター ポーザ基板とを前記半田バンプで一体に接合し、前記金 型を開放させて前記キャビティの位置に前記半田バンプ 50 10

で一体に接合された前記フリップチップと前記インターボーザ基板とを配置し、前記金型を閉止させて前記とを前記キャピティの内面に当接させ、閉止された前記を型のキャピティに溶融した樹脂を圧入して充填し、該樹脂を展固させて前記フリップチップの下面と前記インターボーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前記カーボーが基板の上面と前記フリップチップの外周部を封止する形状に一個の前記モールド樹脂を形成し、前記金型を開放させて一体に形成された前記モールド樹脂と前記フリップチップと前記インターボーザ基板とを取り出し、面一に形成された前記モールド樹脂と前記フリップチップとの上面の少なくとも一方に前記ヒートスプレッダの下面を接着するようにした。

【0035】従って、本発明の回路装置の製造方法では、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を充填しているとともに、インターポーザ基板の上面と上ートスプレッダの下面との間隙を充填している形状に、一個のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成される。このトランスファモールドでも整型のキャビティの内面にフリップチップの上面が当時である。このようにフリップチップの上面が露出することになり、これらの上面が面一の構造に形成されることになる。このようにフリップチップとモールド樹脂との上面が露出されて面ーに形成されるので、ここにヒートスプレッダが接合される。また、金型のキャビティの内面にインターポーザ基板の下面も当接されるので、形成されたモールド樹脂からインターポーザ基板の下面も露出することになる。

【0036】本発明の第三の製造方法は、本発明の回路 装置の製造方法であって、少なくとも接離自在な一対か らなりキャピティの形状が前記モールド樹脂に対応して いる金型を用意し、前記フリップチップの下面に前記イ ンターポーザ基板を前記半田バンプで一体に接合すると ともに上面に前記ヒートスプレッダを接着し、前記金型 を開放させて前記キャピティの位置に一体に接合された 前記ヒートスプレッダと前記フリップチップと前記イン ターポーザ基板とを配置し、前記金型を閉止させて前記 ヒートスプレッダの上面と前記インターポーザ基板の下 面とを前記キャピティの内面に当接させ、閉止された前 記金型のキャビティに溶融した樹脂を圧入して充填し、 該樹脂を凝固させて前記フリップチップの下面と前記イ ンターポーザ基板の上面との間隙を充填するとともに前 記インターポーザ基板の上面と前記ヒートスプレッダの 下面との間隙を充填する形状に一個の前記モールド樹脂 を形成し、前記金型を開放させて前記回路装置を取り出 すようにした。

【0037】従って、本発明の回路装置の製造方法では、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を充填しているとともに、インターボーザ基板

の上面とヒートスプレッダの下面との間隙を充填している形状に、一個のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成される。このトランスファモールドでは、金型のキャビティの内面にヒートスプレッダの上面とインターボーザ基板の下面とが当接されるので、形成されたモールド樹脂からヒートスプレッダの上面とインターボーザ基板の下面とが露出することになる。インターボーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとを接合してからモールド樹脂を形成するので、インターボーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとが一個のモ 10ールド樹脂により一体に接合されることになる。

【0038】本発明の第四の製造方法は、本発明の回路 装置の製造方法であって、少なくとも接離自在な一対か らなりキャピティの形状が前記モールド樹脂に対応して いる金型を用意し、前記フリップチップと前記インター ポーザ基板とを前記半田パンプで一体に接合し、前記金 型を開放させて前記キャビティの位置に前記ヒートスプ レッダと前記半田バンプで一体に接合された前記フリッ プチップと前記インターポーザ基板とを配置し、前記金 型を閉止させて前記ヒートスプレッダの上面と前記イン ターポーザ基板の下面とを前記キャビティの内面に当接 させ、閉止された前記金型のキャピティに溶融した樹脂 を圧入して充填し、該樹脂を凝固させて前記フリップチ ップの下面と前記インターポーザ基板の上面との間隙を 充填するとともに前記インターポーザ基板の上面と前記 ヒートスプレッダの下面との間隙を充填する形状に一個 の前記モールド樹脂を形成し、前記金型を開放させて前 記回路装置を取り出すようにした。

【0039】従って、本発明の回路装置の製造方法では、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面 30 との間隙を充填しているとともに、インターポーザ基板の上面とヒートスプレッダの下面との間隙を充填している形状に、一個のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成される。このトランスファモールドでは、金型のキャビティの内面にヒートスプレッダの上面とインターポーザ基板の下面とが当接されるので、形成されたモールド樹脂からヒートスプレッダの上面とインターポーザ基板の下面とが露出することになる。金型のキャビティにインターポーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとを配置してからモールド樹脂を形成するの 40 で、インターボーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとが一個のモールド樹脂により一体に接合されることになる。

【0040】上述のような製造方法において、前記溶融した樹脂が前記ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで充填される凹部を前記金型のキャビティの内面に形成しておくことも可能である。この場合、金型のキャビティで形成されるモールド樹脂が、ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで位置する形状となる。

12

【0041】上述のような製造方法において、前記溶融した樹脂が充填される凹部を前記ヒートスプレッダの下面に形成しておくことも可能である。この場合、金型のキャビティで形成されるモールド樹脂が、ヒートスプレッダの下面の凹部まで充填された形状となる。

【0042】なお、本発明で云う上下等の方向は、各部の相対関係を明瞭とするために便宜的に言及するものに過ぎず、実際の装置の製造時や使用時の方向を限定するものではない。

#### [0043]

【発明の実施の形態】本発明の実施の第一の形態を図1ないし図4を参照して以下に説明する。ただし、本実施の形態に関して前述した一従来例と同一の部分は、同一の名称および符号を使用して詳細な説明は省略する。なお、図1は本発明の回路装置の実施の第一の形態であるBGAパッケージの内部構造を示す縦断正面図、図2はBGAパッケージの製造工程を示す模式的なフローチャート、図3は製造工程の前半部を示す工程図、図4は後半部を示す工程図、である。

【0044】本実施の形態の回路装置であるBGAパッケージ100も、図1に示すように、一従来例として前述したBGAパッケージ1と同様に、フリップチップ2がインターポーザ基板3の上面に実装されており、その高密度な多数の接続パッド4,5が半田バンプ7で個々に機械的かつ電気的に接続されている。また、インターポーザ基板3の下面の低密度な多数の接続パッド6にも半田バンプ8が個々に装着されており、フリップチップ2の上面にはヒートスプレッダ11が金属ペースト12で接着されている。

【0045】しかし、本実施の形態のBGAパッケージ100は、前述したBGAパッケージ1とは相違して、フリップチップ2の下面とインターポーザ基板3の上面との間隙が、トランスファモールドにより形成されたエポキシ樹脂からなるモールド樹脂101で充填されており、この一個のモールド樹脂101がインターポーザ基板3の上面とヒートスプレッダ11の下面との間隙も充填している。

【0046】つまり、本実施の形態のBGAパッケージ100は、専用の部材であるアンダーフィル樹脂とスティフナとを具備しておらず、これらの機能を一個のモールド樹脂101が兼用している。なお、ヒートスプレッダ11の下面は、フリップチップ2の上面には銀製の金属ペースト12で接着されており、モールド樹脂101の上面にはエポキシ樹脂からなる接着剤102で接着されている。

【0047】ここで、本実施の形態のBGAパッケージ 100の製造方法を以下に説明する。まず、図3(c)~(e)に示すように、キャビティ110の形状がモールド 樹脂101に対応している一対の金型111,112を 用意し、これらの金型111,112を接離自在に支持

して一方の金型111のノズル113にプランジャユニット (図示せず) を連結しておく。

【0048】このような状態で、BGAパッケージ100を形成する各種の部品として、フリップチップ2、インターポーザ基板3、等を各々所定の構造に製作するが、当然ながらスティフナとヒートスプレッダは製作しない。そして、図2および図3(a)(b)に示すように、インターポーザ基板3の上面にフリップチップ2を半田パンプ7でポンディング接続し、従来と同様に全体をフラックス洗浄してから乾燥させ、O2プラズマ処理を実行する。

【0049】つぎに、図3(c)に示すように、金型111,112を開放させ、一体に接合されたフリップチップ2とインターポーザ基板3とをキャビティ110の位置に配置し、同図(d)に示すように、金型111,112を閉止させてフリップチップ2の上面とインターポーザ基板3の下面とをキャビティ110の内面に当接させる。

【0050】このような状態で、閉止された金型11 1、112のキャビティ110に溶融したエポキシ樹脂 114を圧入して充填し、このエポキシ樹脂114を凝 固させることで、フリップチップ2の下面とインターポ ーザ基板3の上面との間隙を充填するとともにインター ポーザ基板3の上面とフリップチップ2の外周部とを封 止する形状に一個のモールド樹脂101を形成する。

【0051】そこで、図4(a)に示すように、金型111,112を開放させ、一体に形成されたモールド樹脂101とフリップチップ2とインターポーザ基板3とを取り出す。この状態では、金型111の内面に当接されていたフリップチップ2とモールド樹脂101との上面30は面一に形成されているので、同図(b)に示すように、そこにヒートスプレッダ11の下面を銀製の金属ペースト12とエポキシ樹脂の接着剤102とで接着する。最後は従来と同様に、インターポーザ基板3の下面の多数の接続パッド6の各々に半田バンプ8を装着すれば、本実施の形態のBGAパッケージ100が完成する。

【0052】上述のような構成において、本実施の形態のBGAパッケージ100も、一従来例のBGAパッケージ1と同様に、フリップチップ2の下面に高密度に配列された多数の接続パッド4がインターポーザ基板3の40下面の低密度な多数の接続パッド6に個々に接続されており、この多数の接続パッド6の各々に半田パンプ8が個々に装着されているので、ユーザレベルでも容易に表面実装することができ、接続端子を折損することもない。

【0053】しかし、本実施の形態のBGAパッケージ 100も、一従来例のBGAパッケージ1とは相違し て、フリップチップ2の下面とインターポーザ基板3の 上面との間隙を一個のモールド樹脂101が充填してお り、この一個のモールド樹脂101がインターポーザ基50 14

板3の上面とフリップチップ2の外周部とを封止している。

【0054】このため、一個のモールド樹脂101がインターボーザ基板3とフリップチップ2とに大面積で接触しており、インターボーザ基板3とフリップチップ2との機械的な接合強度が向上している。また、モールド樹脂101はフリップチップ2の外側部に間隙なく位置しているので、モールド樹脂101とヒートスプレッダ11との接触面積も従来より増加しており、その接合強10度も向上している。

【0055】しかも、その一個のモールド樹脂101がトランスファモールドにより形成されており、インターポーザ基板3とフリップチップ2との微細な間隙に高粘度のエポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させる必要がないので、製造時間を短縮して生産性を向上させることができる。

【0056】本発明者が実際に図12に示すような寸法の試作品を製作して実験したところ、従来のBGAパッケージ1のアンダーフィル樹脂9の形成には75(sec)が必要であったが、本実施の形態のBGAパッケージ100のモールド樹脂101は15(sec)で形成できることが確認された。

【0057】また、一個のモールド樹脂101は、トランスファモールドにより形成されると同時にインターポーザ基板3とフリップチップ2とに接合されるので、モールド樹脂101を形成してからインターポーザ基板3に接着する必要がなく、この観点でも本実施の形態のBGAパッケージ100は生産性が向上している。

【0058】さらに、一個のモールド樹脂101は、一個のモールド樹脂101がアンダーフィル樹脂とスティフナとを兼用しているので、フップチップ2の下面とインターポーザ基板3の上面との間隙をアンダーフィル樹脂で充填する工程と、インターポーザ基板3の上面にスティフナを接着する工程とを、別個に実行する必要もない。つまり、従来より構成部品と製造工程との両方が削減されているので、本実施の形態のBGAパッケージ100は生産性が極めて良好である。

【0059】なお、本実施の形態のBGAパッケージ100の製造方法では、一個のモールド樹脂101をトランスファモールドで形成するとき、金型111のキャビティ110の内面にフリップチップ2の上面を当接させるので、フリップチップ2の上面はモールド樹脂101の上面から露出することになり、これらの上面が面一となる。

【0060】また、一個のモールド樹脂101をトランスファモールドで形成するとき、金型112のキャビティ110の内面にインターポーザ基板3の下面も当接させるので、形成されたモールド樹脂101からインターポーザ基板3の下面も露出することになる。

【0061】このため、モールド樹脂101をトランス

ファモールドで形成しても、フリップチップ2の上面やインターポーザ基板3の下面が封止されることがなく、形成したモールド樹脂101を切削や研磨する必要はない。特に、上述の製造方法によればフリップチップ2とモールド樹脂101との上面は確実に面一となるので、フリップチップ2の上面にヒートスプレッダ11を最適な状態で接着することができる。

【0062】つぎに、本発明の実施の第二の形態を図5 および図6を参照して以下に説明する。ただし、これより以下では上述した実施の第一の形態と同一の部分は、同一の名称および符号を使用して詳細な説明は省略する。なお、図5は実施の第二の形態であるBGAパッケージの内部構造を示す縦断正面図、図6はBGAパッケージの製造工程を示す模式的なフローチャート、である。

【0063】本実施の形態の回路装置であるBGAパッケージ200も、図5に示すように、実施の第一の形態のBGAパッケージ100と同様に、フリップチップ2の下面とインターボーザ基板3の上面との間隙が、トランスファモールドにより形成されたエポキシ樹脂からなるモールド樹脂201で充填されており、この一個のモールド樹脂201がインターボーザ基板3の上面とヒートスプレッダ202の下面との間隙も充填している。

【0064】ただし、本実施の形態のBGAパッケージ200では、前述のBGAパッケージ100とは相違して、ヒートスプレッダ202のサイズが水平方向で微少に縮小されており、モールド樹脂201がヒートスプレッダ202の外周部の側面上まで形成されている。

【0065】本実施の形態のBGAパッケージ200の製造方法を以下に簡単に説明する。まず、キャビティ110の形状がモールド樹脂201に対応している一対の金型111、112を用意し、フリップチップ2やインターポーザ基板3等を各々所定の構造に製作する。そこで、図6に示すように、ボンディング接続、フラックス洗浄、 $O_2$ プラズマ処理、等を順番に実行したら、フリップチップ2の上面にヒートスプレッダ202を金属ペースト12で貼付する。

【0066】この貼付が完了してから、金型111,1 12を開放させ、一体に接合されたヒートスプレッダ2 02とフリップチップ2とインターポーザ基板3とをキ 40 ャピティ110の位置に配置し、金型111,112を 閉止させてヒートスプレッダ202の上面とインターポーザ基板3の下面とをキャビティ110の内面に当接させる。

【0067】このような状態で、閉止された金型11 1,112のキャピティ110に溶融したエポキシ樹脂 114を充填して凝固させることで、フリップチップ2 の下面とインターポーザ基板3の上面との間隙を充填す るとともに、インターポーザ基板3の上面とヒートスプ レッダ202の下面との間隙も充填し、このヒートスプ 50 レッダ202の外周部の側面上まで形成された形状に、

レッタ202の外周部の側面上まで形成された形状に 一個のモールド樹脂201を形成する。

16

【0068】そこで、金型111,112を開放させ、一体に形成されたモールド樹脂201とヒートスプレッダ202とフリップチップ2とインターポーザ基板3とを取り出し、以下は実施の第一の形態と同様に、インターポーザ基板3の下面の多数の接続パッド6の各々に半田バンプ8を装着する。

【0069】上述のような構成において、本実施の形態のBGAパッケージ200も、前述のBGAパッケージ100と同様に、フリップチップ2の下面とインターポーザ基板3の上面との間隙を一個のモールド樹脂201が充填しており、この一個のモールド樹脂201がインターポーザ基板3の上面とフリップチップ2の外周部とを封止しているので、インターボーザ基板3とフリップチップ2との機械的な接合強度が向上している。

【0070】しかし、前述のBGAパッケージ100とは相違して、モールド樹脂201がトランスファモールドにより形成されることでヒートスプレッダ202に接合されているので、モールド樹脂201とヒートスプレッダ202とを接着する必要がなく、さらに本実施の形態のBGAパッケージ200は生産性が向上している。【0071】特に、モールド樹脂201がヒートスプレッダ202の外周部の側面上まで形成されているので、このヒートスプレッダ202とモールド樹脂201とは強固に接合されている。それでいて、ヒートスプレッダ202のサイズを縮小するだけで上述の構造が実現されており、金型111のキャビティ110に専用の凹部を形成するような必要はないので、本実施の形態のBGAパッケージ200は生産性が良好である。

【0072】また、本実施の形態のBGAパッケージ200の製造方法では、一個のモールド樹脂201をトランスファモールドで形成するとき、金型111のキャピティ110の内面にヒートスプレッダ202の上面を当接させるので、ヒートスプレッダ202の上面はモールド樹脂201の上面から露出することになる。このため、モールド樹脂201をトランスファモールドで形成しても、ヒートスプレッダ202の上面が封止されることがなく、形成したモールド樹脂201を切削や研磨する必要はない。

【0073】なお、本発明は上記形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で各種の変形を許容する。例えば、上記形態のBGAパッケージ200では、モールド樹脂201でヒートスプレッダ202を保持する構造でありながらも、ヒートスプレッダ202とフリップチップ2とを金属ペースト12で接着し、良好な放熱性と接合強度を実現することを例示した。

【0.074】しかし、図7および図8に示すように、ヒートスプレッダ202とフリップチップ2とを金属ペースト12で接着することなく、ヒートスプレッダ202

をモールド樹脂301で固定した構造のBGAパッケージ300なども実施可能である。

【0075】さらに、上記形態のBGAバッケージ200,300では、モールド樹脂201,301でヒートスプレッダ202を固定的に保持するため、モールド樹脂201,301をヒートスプレッダ202の外周部の側面上まで形成することを例示した。

【0076】しかし、図9に例示するBGAパッケージ400のように、モールド樹脂401をヒートスプレッダ202の外周部の側面上から上面上まで形成し、さらにモールド樹脂401とヒートスプレッダ202との接合強度を向上させることも可能である。なお、上述のような形状にモールド樹脂401を形成するには、金型111のキャビティ110の外周部の上面に専用の凹部を形成すれば良い(図示せず)。

【0077】また、図10に例示するBGAパッケージ500のように、ヒートスプレッダ501の下面に凹部として上面まで貫通した小孔502を形成し、この小孔502の内部までモールド樹脂503を充填させることも可能である。同様に、図11に例示するBGAパッケージ600のように、ヒートスプレッダ601の下面に多数の凹部602を形成し、これらの凹部602の内部までモールド樹脂603を充填させることも可能である。

【0078】なお、製造手法など各種条件によるが、前述したBGAパッケージ400のように金型111を工夫するものは一品種の大量生産に有利であり、上述したBGAパッケージ500,600のように部品形状を工夫するものは多品種の少量生産に有利である。このため、実際にBGAパッケージを製造する場合には、各種30条件を考慮して最適な手法を選択することが好適である。

## [0079]

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0080】本発明の一の回路装置では、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を一個のモールド樹脂が充填しており、この一個のモールド樹脂がインターポーザ基板の上面とフリップチップの外周部とを封止していることにより、一個のモールド樹脂がイムターポーザ基板とフリップチップとに大面積で接触しているので、インターポーザ基板とフリップチップとの接合強度が向上しており、一個のモールド樹脂がトランスファモールドにより形成されており、フリップチップとインターポーザ基板との微細な間隙に高粘度のエポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させる必要がないので、製造時間が短縮されて生産性が向上しており、一個のモールド樹脂がトランスファモールドにより形成されると同時にインターポーザ基板とフリップチップとに接合されており、モールド樹脂を形成してからインターポーザ 50

18

基板に接着する必要がないので、製造工程で削減されて生産性が向上しており、一個のモールド樹脂がアンダーフィル樹脂とスティフナとを兼用しており、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙をアンダーフィル樹脂で充填する工程と、インターポーザ基板の上面にスティフナを接着する工程とを、別個に実行する必要もないので、製造工程と構成部品とが削減されて生産性が向上している。

【0081】本発明の他の回路装置では、フリップチッ プの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を一個の モールド樹脂が充填しており、この一個のモールド樹脂 がインターポーザ基板の上面とヒートスプレッダの下面 との間隙も充填していることにより、一個のモールド樹 脂がインターポーザ基板とフリップチップとに大面積で 接触しているので、インターポーザ基板とフリップチッ プとの接合強度が向上しており、一個のモールド樹脂が トランスファモールドにより形成されており、フリップ チップとインターポーザ基板との微細な間隙に高粘度の エポキシ樹脂を毛細管現象により浸透させる必要がない ので、製造時間が短縮されて生産性が向上しており、一 個のモールド樹脂がトランスファモールドにより形成さ れると同時にインターポーザ基板とフリップチップとに 接合されており、モールド樹脂を形成してからインター ポーザ基板に接着する必要がないので、製造工程で削減 されて生産性が向上しており、一個のモールド樹脂がア ンダーフィル樹脂とスティフナとを兼用しており、フリ ップチップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙 をアンダーフィル樹脂で充填する工程と、インターポー ザ基板の上面にスティフナを接着する工程とを、別個に 実行する必要もないので、製造工程と構成部品とが削減 されて生産性が向上している。

【0082】また、上述のような回路装置において、ヒートスプレッダがモールド樹脂で保持されていることにより、ヒートスプレッダをモールド樹脂に接着する工程も必要ないので、さらに生産性が向上する。

【0083】また、ヒートスプレッダの外周部がモールド樹脂により側方から保持されることにより、ヒートスプレッダがモールド樹脂により良好に保持することができ、さらにヒートスプレッダの接合強度が向上している。

【0084】また、ヒートスプレッダの外周部がモールド樹脂により側方と上方から保持されることにより、ヒートスプレッダがフリップチップの上面に確実に固定されるので、さらに良好にヒートスプレッダの接合強度が向上する。

【0085】また、ヒートスプレッダの下面の凹部にモールド樹脂の上面の凸部が接合されていることにより、ヒートスプレッダとモールド樹脂との接触面積が増加するので、さらにヒートスプレッダの接合強度が向上している。

【0086】本発明の回路装置の第一第二の製造方法で は、フリップチップの下面とインターポーザ基板の上面 との間隙を充填しているとともに、インターポーザ基板 の上面とフリップチップの外周部とを封止している形状 に、一個のモールド樹脂がトランスファモールドで一度 に形成され、このトランスファモールドでは、金型のキ ャピティの内面にフリップチップの上面とインターポー ザ基板の下面とが当接されることにより、インターポー ザ基板とフリップチップとの接合強度が向上した構造に 回路装置を製造することができ、製造工程と構成部品と 10 を削減して生産性を向上させることができ、モールド樹 脂をトランスファモールドで形成しながらも、フリップ チップの上面とインターポーザ基板の下面とを簡単かつ 確実に露出させることができ、モールド樹脂とフリップ チップとの上面を確実に面一とすることができるので、 モールド樹脂とフリップチップとの上面にヒートスプレ ッダを最適な状態で接合することができる。

【0087】本発明の第三の製造方法では、フリップチ ップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を充填 しているとともに、インターポーザ基板の上面とヒート 20 スプレッダの下面との間隙を充填している形状に、一個 のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成さ れ、このトランスファモールドでは、金型のキャピティ の内面にヒートスプレッダの上面とインターポーザ基板 の下面とが当接されることにより、インターポーザ基板 とフリップチップとヒートスプレッダとの接合強度が向 上した構造に回路装置を製造することができ、製造工程 と構成部品とを削減して生産性を向上させることがで き、モールド樹脂をトランスファモールドで形成しなが らも、ヒートスプレッダの上面とインターポーザ基板の 30 下面とを簡単かつ確実に露出させることができ、モール ド樹脂とヒートスプレッダとを接着する必要もないの で、さらに生産性を向上させることができる。

【0088】本発明の第四の製造方法では、フリップチ ップの下面とインターポーザ基板の上面との間隙を充填 しているとともに、インターポーザ基板の上面とヒート スプレッダの下面との間隙を充填している形状に、一個 のモールド樹脂がトランスファモールドで一度に形成さ れ、このトランスファモールドでは、金型のキャピティ の内面にヒートスプレッダの上面とインターポーザ基板 40 の下面とが当接される、金型のキャピティにインターポ ーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとを配置 してからモールド樹脂を形成することにより、インター ポーザ基板とフリップチップとヒートスプレッダとの接 合強度が向上した構造に回路装置を製造することがで き、製造工程と構成部品とを削減して生産性を向上させ ることができ、モールド樹脂をトランスファモールドで 形成しながらも、ヒートスプレッダの上面とインターポ ーザ基板の下面とを簡単かつ確実に露出させることがで き、ヒートスプレッダをフリップチップとモールド樹脂 50

とに接着する必要もないので、さらに生産性を向上させ ることができる。

20

【0089】また、上述のような製造方法において、溶融した樹脂がヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで充填される凹部を金型のキャピティの内面に形成しておくことにより、ヒートスプレッダの外周部の側面上から上面上まで位置する形状にモールド樹脂を形成することができ、ヒートスプレッダとモールド樹脂との接合強度を向上させることができる。

) 【0090】また、溶融した樹脂が充填される凹部をヒートスプレッダの下面に形成しておくことにより、ヒートスプレッダの下面の凹部まで充填された形状にモールド樹脂を形成することができ、ヒートスプレッダとモールド樹脂との接合強度を向上させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の回路装置の実施の第一の形態であるB GAパッケージの内部構造を示す縦断正面図である。

【図2】BGAパッケージの製造工程を示す模式的なフローチャートである。

20 【図3】製造工程の前半部を示す工程図である。

【図4】後半部を示す工程図である。

【図5】実施の第二の形態であるBGAパッケージの内部構造を示す縦断正面図である。

【図6】BGAパッケージの製造工程を示す模式的なフローチャートである。

【図7】第一の変形例のBGAパッケージの内部構造を 示す縦断正面図である。

【図8】BGAパッケージの製造工程を示す模式的なフローチャートである。

30 【図9】第二の変形例のBGAパッケージの内部構造を 示す縦断正面図である。

【図10】第三の変形例のBGAパッケージの内部構造を示す縦断正面図である。

【図11】第四の変形例のBGAパッケージの内部構造を示す縦断正面図である。

【図12】回路装置であるBGAパッケージの内部構造を示す模式的な断面図である。

【図13】BGAパッケージの製造方法の一従来例を示す模式的なフローチャートである。

40 【符号の説明】

2 フリップチップ

3 インターポーザ基板

4~6 接続パッド

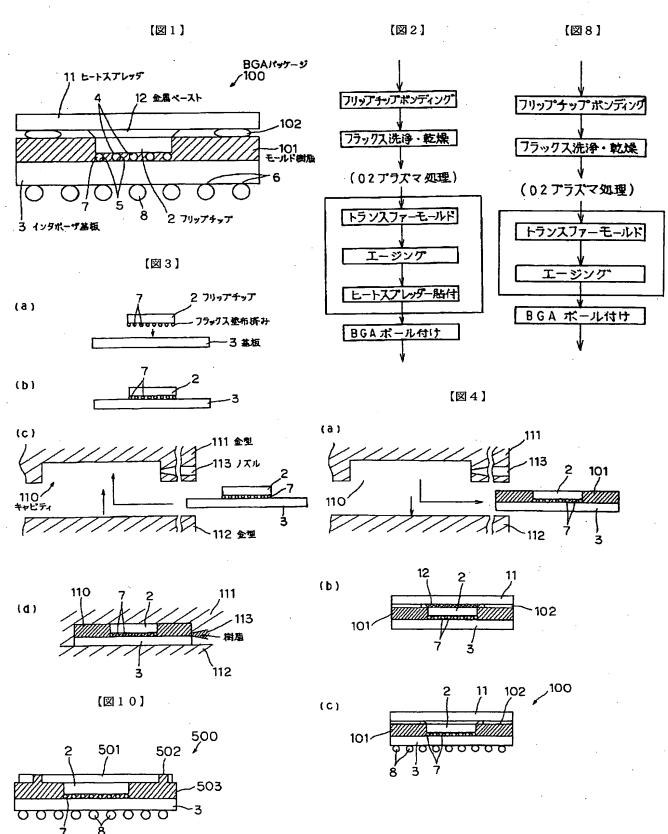
7,8 半田バンプ

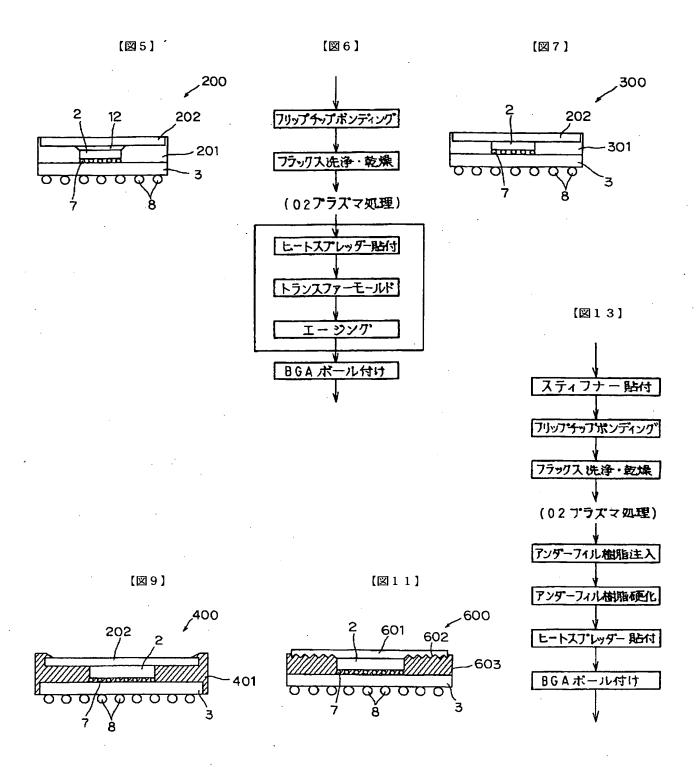
11,202,501,601 ヒートスプレッダ 100,200,300,400,500,600 回路装置であるBGAパッケージ

101, 201, 301, 401, 503, 603 モールド樹脂

0 110 キャピティ

111,112 金型 502 凹部である小孔 602 凹部





【図12】

